**ВІДЗИВ**

офіційного опонента на дисертаційну роботуОліха Олега Ярославовича  
«Акусто- та радіаційно-індуковані явища   
в поверхнево-бар'єрнихкремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах»,  
яку подано на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук  
зі спеціяльности01.04.07 – фізика твердого тіла

Ця дисертаційна робота стосувалася дослідження впливу ультразвукового навантаження й опромінення на процес протікання струму в напівпровідникових бар'єрних структурах та на їхні характеристики. Таке дослідження є важливим для розвитку методів керування властивостями напівпровідникових пристроїв шляхом зміни стану дефектів їхньої структури.

Задачею напівпровідникового матеріялознавства є створення матеріялів і структур із заданими властивостями на основі кристалічних систем,параметри та характеристики якихзначним чином зумовленодефектною підсистемою. Зокрема, різноманітні порушення періодичности визначають особливості перенесення заряду в напівпровідникових бар'єрнихструктур.Оскільки подібні системи є основою мікроелектронних пристроїв,з'ясування та дослідження шляхів контрольованого впливу на їхні електротранспортні властивості є *актуальними завданнями* з прикладної точки зору.

Цікавим методом зовнішньої активації дефектної структуриі таким чином розширення функціональних можливостей мікроелектроннихпристроїв є збудження в них пружніх коливань ультразвукового діяпазону. З одного боку, в науковій літературі показано, що таке збурення кристалу приводить до істотних модифікацій у підсистемі дефектів. Проте, з іншого боку, явища, що відбуваються у малодислокаційних неп'єзоелектричних матеріялах і структурах на їх основі при поширенні акустичних хвиль залишаються ще недостатньо вивченими. Арґументом на користь першочергового дослідження саме таких систем, наприклад на основі кремнію, є надзвичайно поширене застосування їх у мікроелектроннихтехнологіях.

Однією з перепон щодо підвищення строку використання мікроелектронних пристроїв є зміна їхніхвластивостей внаслідок дії опромінення різного типу. Зокрема, типовими чинниками деґрадаційного впливу є високоенергетичні фотони, наприклад гамма-кванти чи то електромагнетні хвилі надвисокочастотного діяпазону.З'ясування фізичних механізмів радіяційно-індукованих ефектів у кремнійових або ж арсенід-ґалійовихбар'єрних структурах*актуалізується* прогнозуванням їхніх реальних робочих характеристик і вибором оптимальних умов функціонування.

Дисертаційна робота пана О. Я. Оліха мала за мету встановлення основних закономірностей акусто-індукованих динамічних ефектів у напівпровідникових структурах із *p*–*n*-переходом і контактом Шотткі, вияснення зазначених фізичних механізмів впливу опромінення й ультразвукового навантаження на проходження струму в них. Здійснені у цій роботі комплексні дослідження відповідних явищ складено з розв'язування *сучасних задач* фізики твердого тіла, вирішення яких є затребуваним фундаментальною наукою та практикою.

Ідеї для досягнення мети дисертаційної роботи, що рецензується, є своєчасними та відповідають концептуальним напрямам, орієнтованим на практичне використання результатів фундаментальних досліджень фізичних процесів у матеріялах мікро- та наноелектроніки. Роботу виконано на кафедрі загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках планів п'ятьох держбюджетних науково-дослідних тем (2001–2018 рр.), а також у рамках проєкту УНТЦ №3555 (2006–2008 рр.). Маю відзначити, що ця робота є розвитком традиційного для кафедри загальної фізики напряму досліджень, пов'язаному з активним використанням акустичних хвиль. Починаючи з останньої чверті минулого століття, науковці цієї кафедри одержали вагомі результати при вивченні акустоелектроннихпроцесів (І. Я. Кучеров, В. М. Перга), фотоакустичних ефектів (Р. М. Бурбело), порогових акустичних явищ (І. В. Островський, О. О. Коротченков) у напівпровідникових сполуках. А дисертація пана О. Я. Оліхарозширює спектер тих досліджень у область динамічних акусто-індукованих ефектів у напівпровідникових структурах.

Дисертація пана О. Я. Оліха має прийнятнуміру опрацьованости своїх структурних елементів, повноти, поглибленостиі конкретности викладення та містить елементи *новизни*, що віддзеркалюється у наявності серед одержаних результатів нової наукової інформації стосовнозакономірностейвпливу ультразвукового навантаження на процеси електротранспорту в кремнійових поверхнево-бар'єрних структурах, визначення природи основних акустично активованих дефектів, особливостей модифікування параметрів структур метал–напівпровідник під дією гамма-квантів.Вирішення задач, поставлених перед даною дисертаційною роботою, уможливило одержати наступні *нові* (й цікаві з моєї точки зору) результати з елементами фундаментальности.

1. Експериментально показано, що висота бар'єру, фактор неідеальности та величина зворотнього струму у структурах кремній–метал немонотонно змінюються при опроміненні гамма-квантами; одержані залежності проаналізовано у наближенні неоднорідного контакту.
2. Деталізовано механізми перебудови дефектної підсистеми у приповерхневому шарі монокристалів GaAs та епітаксійних структур на його основі при мікрохвильовому опроміненні.
3. Проведено тестування і порівняльну аналізу аналітичних, чисельних та адаптивних пошукових методів оцінювання параметрів діоди Шотткі за вольт-амперними характеристиками;з'ясовано взаємозв'язок похибок міряння з точністю визначення тих параметрів.
4. Експериментально виявлено та досліджено ефекти впливу акустичного навантаження на параметри арсенід-ґалійових і кремнійових структур метал–напівпровідник; показано, що причинами необоротніх акусто-індукованих змін властивостей є ґенерація та дифузія точкових дефектів у ультразвуковому полі, тоді як зворотні явища зумовлені рухом дислокаційних перегинів.
5. Виявлено ефект оборотньої акусто-індукованої деґрадації фотоелектричних властивостей кремнійових структур із *p*–*n*-переходом; встановлено її основні закономірності та показано, що причиною її є зменшення часу життя неосновних носіїв заряду внаслідок перебудови точкових дефектів.
6. Запропоновано наближений фізичний модель акусто-активного комплексного дефекту,на основі якого проаналізовано вплив ультразвукового навантаження на процеси рекомбінації у системі спарених рівнів двох дефектів і рекомбінації Шоклі–Ріда–Голла; експериментально оціненозначення коефіцієнтів акусто-дефектного взаємочину для низки точкових дефектів.

Структура дисертації та логіка подання матеріялу відображають послідовність розв'язування задач дослідження.Дисертація на 369 сторінках містить 121 рисунок, 31 таблицюі складається зіВступу, шістьох розділів,Висновків, Списку використанихджерел із 659 найменувань на 69 сторінкахі1Додатку.

У*Вступі*обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та задачі дослідження, визначено предмет і методи дослідження,висвітлено наукову новизну та практичну значимість одержаних прицьому результатів,наведено інформацію про зв'язок роботи з відповідними науковими програмами та темами;також зазначено особистий внесок здобувачав працях, опублікованих у співавторстві.

Упершій частині *першогорозділу* дисертації зроблено огляд літератури та систематизовано дані про вже виявлені ефекти, зумовлені акусто-індукованою перебудовою дефектної підсистеми напівпровідників. Зокрема,розглянуто явища необоротніх змін електричних, оптичних і люмінесцентних властивостей бінарних та однокомпонентних напівпровідникових кристалів внаслідок ультразвукового оброблення та вказано, що причиною їх може бути ґенерація та дифузія точкових дефектів, а також коливний рух лінійних дефектів і малокутових меж субблоків. Також обговорено можливості застосування ультразвуку для низькотемпературного відпалу радіяційних дефектів, а також у різноманітних технологічних процесах на кшталт йонної імплантації чи хемічної синтези наночастинок. Зазначено переваги акустичного оброблення порівняно з іншими, більш традиційними, способами впливу на дефектну підсистему. Крім того, розглянуто відомі ефекти, які спостерігаються під час поширення пружніх коливань,і вказано, що у переважній кількості випадків поява їх пов'язана з рухом лінійних дефектів або п'єзоелектричним полем. Водночас підкреслено, що динамічні акусто-індуковані ефекти у бар'єрних структурах на основі малодислокаційних неп'єзоелектричних напівпровідників фактично не досліджувалися.

У другій частині першого розділу приділено увагу методичним аспектам вивчення ефектів впливу ультразвуку у даній дисертаційній роботі. Зокрема, описано схему експерименту, що мала на меті унеможливити проникнення електричного поля у зразок, та особливості визначення параметрів ультразвукового навантаження за низьких температур.

*До першого розділу принципових зауважень немає.*Втім зазначу, що з огляду на наступні розділи дисертації, тут було б доцільно більшу увагу приділити методології оцінки похибок визначення параметрів уведеного у зразок ультразвуку (інтенсивности коливань, амплітуди коливань атомів).

Крім того, зазначу, що, як у цьому розділі, так і в інших частинах дисертації та й автореферату, застосовано не найкращу українськомовну наукову термінологію та жарґонову стилістику. Так, за фізичним лексиконом, що дотримується питоменного українського назовництва та так званого «харківського», практично останнього правдивого,Українського правопису ліпше застосовувати словосполучення «леґувальна домішка», а не «легуюча домішка», «хемічне щавлення» замість «хімічне травлення», «ультразвукове оброблення», а не «ультразвукова обробка», «відбивання світла» замість «відбиття світла», «напорошення», а не «напилення», «підложжя (або підкладинка)» замість «підкладка», «ґратниця», а не «ґратка», «окиснення кремнію» замість «окислення кремнію» тощо.

У*другому розділі* дисертаціїпредставлено результати експериментального дослідження акусто-індукованих ефектів у вихідних та опромінених кремнійових структурах із *p*–*n*-переходом при температурах у 290–340 К. Виявлено, що під час поширення акустичних хвиль спостерігається зменшення величин напруги холостого ходу, струму короткого замикання та коефіцієнта форми вольт-амперної характеристики, що пов'язане зі зменшенням величин часу життя неосновних носіїв заряду та шунтувального опору. Показано, що рекомбінація в області просторового заряду відбувається внаслідок електронних переходів у системі спарених рівнів близько розташованих дефектів, тоді як у квазинейтральній області подібні процеси доцільно описувати у наближеному моделю Шоклі–Ріда–Голла. Тут також запропоновано модель акусто-активованого комплексного дефекту, рекомбінаційні властивості якого змінюються при ультразвуковому навантаженні через зміну середньої (по періоду хвилі) віддалі між компонентами дефекту. На основі запропонованого моделю пояснено виявлені особливості акусто-індукованих змін часу життя носіїв та фактору неідеальности. Ефект зменшення опору шунтування в ультразвуковому полі пояснено із залученням моделю дислокаційно-індукованого імпедансу зростанням ефективности захоплення електронів лінійними дефектами. Показано, що акусто-активованими дефектами в неопромінених кремнійових сонячних елементах є Оксиґеновмісні преципітати. Виявлено, що у нейтроно- та гамма-опромінених кремнійових структурах спостерігається зміна знаку та підсилення ефекту акусто-індукованого впливу на час життя носіїв в області просторового заряду та фактор неідеальности. Показано, що у гамма-опромінених структурах при ультразвуковому навантаженні відбувається перебудова метастабільного радіяційного дефекту, яким найімовірніше є *A*-центр. Спираючись на амплітудні залежності акусто-індукованих змін часу життя електронів у базі діоди, показано, що дівакансія здатна ефективно брати участь у акусто-дефектній взаємодії, тоді як комплекс з міжвузлових атомів КарбонуйОксиґену таких властивостей не має.

*До розділу 2 є два непринципових зауважень.*Одне з них стосується недогляду автора у пп.2.2.1 та 2.2.3, де величина шунтувального опору *Rsh* записується з врахуванням площі діоди (маючи розмірність [Ом⋅см2]), як це і має бути відповідно до формули (2.1), тоді як у пп.2.2.4 та 2.5.4 значенняопору шунтування*Rsh* подано в омах. Інше зауваження пов'язано з тим, що застосування виразу (2.29) до оцінювання параметрів кінетики, — часу життя неосновних носіїв заряду в області просторового заряду та фактору неідеальности, —очікується лише у випадку, коли ці характеристики лінійно залежать від концентрації міжвузлових атомів Феруму;але у дисертаціїне обговорюється вірогідність такого чи то іншого характеру залежности.

Цікавій *третійрозділ*присвяченопорівняльній аналізій оптимізації методів визначення параметрів структур метал–напівпровідник за їхніми вольт-амперними характеристиками (ВАХ). Вважалося, що проходження струму описується теорією термоелектронної емісії, а шуканими параметрами були висота бар'єру Шотткі, фактор неідеальности та послідовний опір. З точки зору точности та швидкодії визначення параметрів було розглянуто 16 різних методів, в тому числі аналітичні, числові та такі, що ґрунтуються на використанні еволюційних алґоритмів. Всі методи застосовувалися як до експериментально виміряних ВАХ, так і штучно прогнозованих. В результаті проведеної аналізибуло оцінено оптимальні значення додаткових параметрів, які використовуються у ряді аналітичних методів, запропоновано процедуру вибору діяпазону ВАХ для побудови допоміжних функцій і показано, що запропоновані шляхи оптимізації уможливлюють підвищити точність визначення тих параметрів. Показано, що використання Ламбертової *W*-функції при числовому визначенні параметрів діоди Шотткі уможливлює зменшити похибки. Для еволюційних алгоритмів оптимізації запропоновано та показано ефективність застосування цільової функції у вигляді суми квадратів відносних похибок апроксимації кожної з точок ВАХ. Визначено необхідну кількість поколінь для збіжности кожного з чотирьох розглянутих алґоритміві показано, що найбільш швидкодійним з них є алґоритм так званої «штучної бджолиної сім'ї».Проаналізовано залежності точностей визначення параметрів від власне їхніх величин і рівня випадкових помилок при мірянні ВАХ та показано, що щодо останнього залежність є близькою до лінійної. Показано, що серед всіх протестованих методів найпридатнішими з огляду на точність визначення зазначених параметрів є еволюційні алґоритми та метод Громова–Пугачевича з адаптивною процедурою.

На мій погляд, представлені в даному розділі результати мають практичну цінність і можуть бути корисними уподальших дослідженняхзадля розробки пристроїв з контактом метал–напівпровідник.

*Проте маю зауважити*,що у тексті дисертації, як видається, завеликий обсяг виділено опису еволюційних алґоритмів, який, взагалі-то, можна знайти у літературі. Крім того, проведена аналіза залежностей точности визначення тих чи інших параметрів від їх абсолютної величини (пункт 3.5.1, табл.3.1) мала б бути довершеною відповідними лаконічними, алеузагальнювальними формулюваннями висновками.

*Четвертий розділ*дисертаціїмістить результати експериментального дослідження впливу гамма-опромінення на механізми електротранспорту в структурах Al–*n*–*n*+–Si в діяпазоні температур 130–330 К.Показано, що у неопромінених структурах при прямому зміщенні струм протікає внаслідок термоелектронної емісії через неоднорідний бар'єр; при зворотньому зміщенні цей процес доповнюється тунелюванням за участю глибокого рівня, пов'язаного, як це свідчить його положення у забороненій зоні, з міжвузловим атомом Карбону. Після опромінення з дозою у 1 Мрад спостерігається збільшення висоти бар'єру Шотткі за межами локальних областей полегшеного проходження струму (так званих «патчів») внаслідок накопичення на межі поділу дефектів акцепторного типу. Водночас, на думку автора, відбувається перегрупування цих областей, що спричинює зменшення ефективного значення висоти бар'єру, яке визначається з ВАХ. При збільшенні увібраної дози до 10 Мрад у місці розташування «патчів»ефективно ґенеруються неґативно заряджені точкові дефекти, що приводить до зростання ефективної висоти бар'єру Шотткі. Крім того, гамма-опромінення інтенсифікує процеси тунелювання, зокрема з'являється ще одна компонента зворотнього струму, пов'язана з тунельною багатофононною йонізацією глибоких центрів.

У цьому розділі також наведено результати дослідження впливу ультразвукового навантаження за кімнатної температури на протікання струму в структурах Al–*n*–*n*+–Si. Виявлено зворотній акусто-індукований ефект інтенсифікації термоемісійних процесів, пов'язаний зі зменшенням висоти бар'єру Шотткі. Показано, що у вихідних структурах цей ефект пов'язаний з йонізацією дефектів внаслідок коливань дислокаційних відрізків, тоді як у опромінених структурах його причиною є взаємодія акустичної хвилі з точковими радіяційними центрами.

*Стосовно четвертого розділу є два непринципових зауваження.По-перше*,у роботі стверджується, що після опромінення з дозою у 10 Мрад при прямому зміщенні струм визначається як термоелектронною емісією, так і тунелюванням носіїв. У зв'язку з цим доречно було б оцінити, як впливають ці процеси на висотубар'єру Шотткі, що визначається за модифікованою Річардсоновою залежністю— методом, який був використаний у роботі. *По-друге*, було б показовоодержати вольт-фарадні характеристики мірянням не лише за кімнатної температури, але й у всьому дослідженому температурному інтервалі 130–330 К. Це, зокрема, уможливило б напряму оцінити вплив опромінення на висоту бар'єру поза межами так званих «патчів» (тобто локальних областей з пониженим значенням висоти бар'єру Шотткі).

У *п'ятому розділі*дисертаціїдосліджено вплив ультразвукового навантаження в інтервалі температур 130–330 К на протікання струму в діодах Шотткі Mo–*n*–*n*+–Si. Показано, що прямий струм доцільно розглядати відповідно до моделю термоелектронної емісії через неоднорідний контакт з висотою бар'єру, що описується подвійним Ґауссовим розподілом. Виявлено оборотні акусто-індуковані зміни висоти бар'єру, знак і величина яких при постійній інтенсивності ультразвуку немонотонно залежать від температури. Встановлено, що температура, за якої спостерігається максимальна ефективність впливу ультразвукового навантаження, підвищуєтьсяіз збільшенням частоти пружніх коливань. З використанням Брейсфолдового моделю показано, що причиною виявленоїзалежности може бути рух дислокаційних перегинів. З'ясовано, що зворотній струм пов'язаний із процесами емісії та стимульованого фононами тунелювання, а його оборотнє зростання в акустичному полі зумовлене йонізацією інтерфейсних станів і зміною розмірів кластерів дефектів.

*До цього розділу дисертації є одне непринципове зауваження*,пов'язане з недовершеністю аналізи причин акусто-індукованих оборотніх змін фактору неідеальности (вони просто не обговорюються).

*Шостий розділ*дисертаціїє найбільш неоднорідним за своїм змістом і може бути розділеним на три частини. У першій з них представлено результати досліджень впливу мікрохвильового опромінення на параметри дефектів у монокристалах 6*H*-політипу карбіду кремнію і арсеніду ґалію та в епітаксійних структурах *n*–*n*+–GaAs і*n*–*n*+–*n*++–GaAs. Було застосовано метод акустоелектричної релаксаційної спектроскопії, який уможливлює визначати параметри дефектів, розташованих у приповерхневих областях. До опромінення у досліджених зразках було виявлено дефектні комплекси, до складу яких входять переважно вакансії. З'ясовано, що після опромінення положення енергетичних рівнів дефектів змінюються, що свідчить про їхню перебудову. Показано, що причиною перетворень є збільшення концентрації міжвузлових атомів, що корелює з результатами проведених мірянь радіюса кривини структур і величини деформації у їхньому приповерхневому шарі. В другій частині розділу проведено дослідження впливу ультразвукових оброблень на параметри діод Шотткі Au–TiB*x*–*n*–*n*+–GaAs, виготовлених за технологією з інтеґральним тепловідведенням. Виявлено, що характери акусто-індукованих залишкових змін висоти бар'єру, фактору неідеальности, величини зворотнього струму залежать як від інтенсивности введених акустичних хвиль, так і від їхньої частоти. Та найцікавішим, з моєї точки зору, результатом є виявлений ефект підвищення однорідности характеристик діод Шотткі при допорогових ультразвукових обробленнях. Нарешті, останню частину розділу присвячено дослідженню можливости акустичного відпалу радіяційних дефектів уструктурах Au–SiO2–Si внаслідок гамма-опромінення. Шляхом аналізи механізмів перенесення заряду показано, що ультразвукове обробленняза температур близько 350 К здатнеспричинитипониження концентрації дефектів, розташованих як у діелектричному прошарку (Оксиґенові вакансії), так на межі кремній–оксид кремнію (ненасичені зв'язки).

*Маю два зауваження-побажання до розділу 6.*У першій частині розділу недостатню увагу приділено причинам зміни поперечного перерізу захоплення електронів дефектами внаслідок мікрохвильового опромінення. Зокрема, практично поза увагою залишився той факт, що у монокристалах обробленняелектромагнетними хвилями надвисокої частоти викликає зменшення цього параметра, тоді як у епітаксійних структурах —збільшення. У другій частині розділу виявлено, що зі зростанням частоти ультразвукового навантаження інтенсифікуються процеси перебудови дефектів, але фізичні причини цього ефекту не обговорено.

Тим не менш, зазначу, що всі зауваження, яких наведено вище, слід розглядати як побажання стосовно оформлення вмісту дисертації та щодо врахування їх при майбутньому розвитку обраного наукового напряму;тому вони не можуть знизити загальної позитивної оцінки даної дисертаційної роботи.

Автор дисертації одержав*ориґінальні*та*трудомісткі* наукові результати. Експериментальні результати, одержані в дисертаційній роботі пана О. Я. Оліха,та механізми, залучені для пояснення їх,здаються мені фізичними і забезпечують обґрунтованість сформульованих наукових висновків.*Вірогідність* одержаних результатів і висновків дисертації забезпечується використанням комплексу експериментальних методів визначення параметрів напівпровідникових структур, кореляцією експериментальних даних і результатів модельних розрахунків, застосуванням адекватних фізичних моделів, узгодженням низки одержаних результатів з наявними експериментальними даними та висновками інших авторів.

Результати дослідження є новимита сприяють глибшому розумінню фізичних процесів у поверхнево-бар'єрних структурах при знакозмінних механічних навантаженнях і опроміненні високоенергетичними фотонами. У цілому дисертація справляє враження праці, виконаної на високому науковому рівні.

Результати виконаного дисертаційного дослідження можуть бути корисними не лише для фахівців у акустиці. Та, насамперед, вони мають бути використані для розробки нового методу динамічного управління струмом напівпровідникових діод, підвищення точности завбачення властивостей подібних систем, залежно від умов їхнього функціонування, для створення нових сенсорів опромінення, а також можуть скласти основу відповідного розділу в межах навчального курсу«Дефекти в напівпровідникових і діелектричних кристалах».

Дисертацію побудовано логічно, написано науковою українською мовою таструктуровано відповідно до вимог ДАК МОН України стосовно оформлення дисертацій.

Результати дисертаційної роботи викладено, принаймні, в 25 статтях (з них 12 є одноосібними), опублікованих у вітчизняних і міжнародних фаховихнаукових журналах з високими імпакт-факторами.До опублікованих праць, які відображають наукові результати дисертації та є свідченням апробації роботи, відносяться й 29 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

Зміст та основні положення дисертації цілком і вірно відображено в авторефераті дисертації.

ВИСНОВОК

Отже, дисертаційна робота пана О. Я. Оліха(з *h* = 7) являє собою самостійне, завершене в цілому (у межах поставлених задач) дослідження з істотним внеском у встановлення основних фізичних механізмів і закономірностей впливу ультразвукового навантаження йопромінення на протікання струму в напівпровідникових структурах із *p*–*n*-переходом і контактом Шотткі.

За актуальністю вибраної теми, науковою новизною та значимістю одержаних результатів, ступенем обґрунтованости й вірогідністю сформульованих наукових висновків і рекомендацій, повнотою їх викладу в опублікованих працях дисертаційна робота «Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах» задовольняє встановленим критеріям ДАК МОН України щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, а саме, пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015, №1159 від 30.12.2015 та №567 від 27.07.2016). Тому я вважаю, що автор дисертації, пан ОлегЯрославович Оліх, заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора фізико-математичних наук із спеціяльности 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Заст. директора з наукової роботи  
Інституту металофізики   
ім. Г. В. КурдюмоваНАН України,  
чл.-кор. НАН України,   
д-р фіз.-мат. н., проф. В. А. Татаренко

Підпис В. А. Татаренка засвідчую.   
Учений секретар Інституту металофізики  
ім. Г. В. Курдюмова НАН України,  
канд. фіз.-мат. н. Є. В. Кочелаб